257/57

(54) DISPLAY DEVICE

(11) Kokai No. 53-144297 (43) 12.15.1978 (19) JP

(21) April. No. 52-59256 (22) 5.20.1977

(71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K.

(72) KOUSHIROU MORI(1)

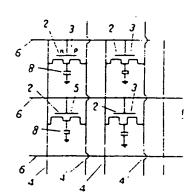
(52) JPC: 101E5;101E9;101E9;104G0;97(7)B4

(51) Int. Cl2. G09F9/30#G02F1 13,G06K15/18,G09F9/00

PURPOSE: To obtain a matrix-type display device which features a long active life as well as the high reliability, by driving the display medium distributed corresponding to each of the picture element electrodes disposed in a matrix formation with the AC electric field featuring the perfectly symmetrical waveforms.

CONSTITUTION: The nematic liquid crystal featuring the positive inductive anisotropy is held between two sheet of Pyrex substrate 1 to be used as display medium 8. The picture element circuits in which complementary FET's composed of n-type thin film transistor FET2 and p-type FET3 are combined with picture element electrode 5 on the picture element surface are distributed vertically and horizontally in the matrix formation of many units onto the substrate surface of one side. The other side surface of the substrate is covered entirely with transparent electrodes to be earthed. In such constitution, gate electrode 6 and 6' plus lease electrode 4 and 4' are provided on the plane of the FET circuit group at the position where these to function as the drain electrode of the complementary FET. Thus, the AC driving becomes possible.

Best Available Copy



19日本国特許庁

(1)特許出願公開

公開特許公報

昭53—144297

受けた。Cl.2 識別記号 101 E 5 7013-54 C 09 F 9/30 # 101 E 9 7129-54 発明の数 1 C 02 F 1/13 101 E 9 6750-54 審査請求 未請求 C 06 K 15/18 104 G 0 7348-23 C 09 F 9/00 97(7) B 4 2116-56 (全 5 頁)	G 09 F 9/30 // G 02 F 1/13	101 E 9 101 E 9	7013—54 7129—54	明の数	和53年(19 1 未請求			
--	-------------------------------	--------------------	--------------------	-----	---------------------	--	--	--

②表示装置

切発 明 者 深井正一

門真市大字門真1006番地 松下 電器産業株式会社内

願 昭52-59256 迎特

松下電器産業株式会社

昭52(1977)5月20日 後出 明 沙発

門真市大字門真1006番地

門真市大字門真1006番地 松下 電器產業株式会社內

人 弁理士 中尾敏男

1、発明の名称

2、特許請求の処理

共通電価とすると共に耐御電極を共通接戻して相 **消型に接続されるα型シェびp型の海膜トランジ** スタとが複数個形成され、他方の前記芸板上に、 前記数異電極化対向した対向電極が形成されてな り、前配薄膜トランジスタの制御遺産化交互化態 性の具なる電界を印加することだより表示を行な りことを特徴とする表示後程。

3、晃明の詳細な説明

生発明は衰弱やエレクトロミック材料を用いた マトリックス形の重気元学的な長示失覚に過する

マトリックス形の延気元学的な長示後質は、色 富2枚の対向募仮の間に成気先学的表示提体をは :…、この表示媒体に選罪を印加する手段を及げ

こゝで用いられる表示媒体は、液晶素子、エレク トロルミネッセンス素子、エレクトロクロミック 煮子あるいは電気泳動形表示素子などの電気丸子 的男子を用いることができる。

一般にマトリックス表示装成を構成するには、表 示波体に選択的に選罪を印加するために、X伯方 向に伸びる複数のストライブ状電値を設けた基板 と、Y蚰方向化伸びる複数のストライプ状型値を 及けた釜板との間に表示媒体を投げ、両対向離原 の交点に選択的に電界を与えて、これらのマトリ ックス状に配列される絵葉を集合して画像表示す る場合と、少なくとも一万の基低にマトリックス 状に配列した企業電極を設け、これらに選択的に 電界を与え、 絵書の集合だよって画像表示する場

ぶ竜明は、特に後者のマトリックス形のもなた **子的な表示装型化関するものである。**

従来、この権の表示装置においては、長示さい を選択的に作句するため、マトリックス状化化 k

特別昭53-144297(2)

された各世末電低どとに、CMOSトランジスタ や毛界効果型の薄膜トランジスタ(以下ですでと 言う)などが取付けられている。

ところで、CMOSトランジスタを各般実置権 に対応してマトリックス状に配列する場合、用い る基板としては、シリコン基板を用いねばならず、 この結果表示袋虚は高価とならざるを得ず、また シリコン単結晶基板の製作上、現在の半導体の技 術では、直径3~4インテ程度の実い表示面積の 基板しか入手しがたいなどの欠点を有している。

一方、TPTを各絶業運復に対応してマトリックス状化配列する場合、用いる基板には、ガラス材を選ぶことができ、表示装置を安価に製作することが可能であり、また現在の高着技術の許せる。 また現在の高度を存在できる表示装置を構成の許している。 ところが、従来、正アエをマトリックス駆動用業子に用いた表示表現で、2型あるいはP型半導体素子の1種であるため、表示媒体を作動するのに、頂皮駆動に適しているが、交換駆動する場合は、TPTの特性の関

保上、表示媒体化皮形が対称的な交換電界を与えることが困難な欠点がある。

ところで電気光学的表示装電では、表示媒体を 減茂駆動あるいは皮形が非対称な交換制動をする と、電極の環元あるいは酸化腐食などの劣化ある いは表示媒体の分解劣化を促進し、表示装置の動 作用金を腐める原因となるので好ましくない。

本発明は、従来の係る欠点を見服した改良されたマトリックス形の電気光学的な表示装置を提供するものである。

すなわち、本発明の目的は、マトリックス代に 配設された各級業電板に対応して置かれる表示磁体を、成形が完全に対称的な交換電界で収むし、 動作寿命に言んだ信頼性の高いマトリックス形の 電気先学的な表示装備を提供するととにある。

本発明のマトリックス形の電気 元学的な表示装置は、少なくとも一方の基度は透明であり、また少なくとも一方の基度上に単位 絵書電極の複数からなる絵書電極群かよび前記会書電極どとに接続された。型TFTとP型TPTとから成る相種型

TFT回路架子群がマトリックス状化配列され、 対向電板との間に置かれた電気光学的表示媒体を、 前記ロ型TFTとP型TFTに交互に振性の異な る電界を印加することにより、対称的な皮形をも つ交成係的をおこさしめたものである。

本名明の表示契渡にかいて、一方の着板上にマトリックス状に記録される破累電係群と相通型で 更工回路表子群は、平面上で互いに重ならない位 症に、相通型でするためのソース電板 かよびゲート電板が記録される。使累電板は相適 型でするとの間に使かれた表示媒体に選択を印加する。ソース電板は回復でするとの間に使かれた表示媒体に選択を印かれた それ別に接続され、ゲート電板は回型ですでより 型である映象電板も可見ですとり場でする。 対するである映象電板も可見ですことり を見かれる。 である映象電板も可見でする。 共通に接続される。

ソース 毛毛 とゲート 電視が 東なりをもつ 語句は 毛織 概を登けてたがいに 電気的に 色機 化される。 、上述の 川崎 県底 にレいて、 ゲート 電景質に ブラ スの世界を印加するとロ型TFTが作的し、この場合を型TFTは遮断状態となり、一方ゲート電車間にマイナスの世界を印加すると、P型TFTが作的し、この場合ロ型TFTは遮断状態となる。

対向極減をアース状態にしてかくと、ロゼエヌ 工が作動状態のとき、プラス低界がソース低極か らドレイン電極に与えられ、対向電域に対してド レイン低極がプラスの電位となって、長示は体に 世界が印加され、一方、ロゼエヌエが作めたレイン を表、マイナス低界がソース電極からドレイン 後に与えられ、対向電極に対してドレイン電が マイナスの電位となって表示或体に電界が印加さ れることにより、表示媒体は、完全に液形が対象 的な交流で駆動されることになる。

以下実務例により本発明を図而を用いて更だれ 述する。

〔実施例1〕

一実施として、電気光学的な表示装置として、 本発明を従来期知のツウィスト型積品表示装置に 資用して構成した。

→ 円間 昭53-144297 Ø ・ はゲート 電低、アは電気色硬性薄質、 のは表示 媒体である。

次に、船業電気を配設した基板の具体的を製造 生についてのべる。

まず、便面研磨されたパイレックスガラス落板を常住に従い表面洗浄する。次に上記基板 1 表面 にアルミニウムを全面高着し、ホトエッチングはでライン状のソース電板4 。4/とドレイン電板 (絵書電板相当する) 5とを形成する。

次いて、マスク合せしてCdSe からえるロ型半 導体がよびでからえるP型半導体を根次高着し、 ロ型TPT2かよびP型TPT3を形成する。次 に、ソース度医、ロ型TPT。P型TPTを強度 するように酸化シリコン絶線膜でを無関し、次の で、ゲート電域のとしてライン状でアルミニウム 埋を設ける。ソース電管、ドレイン電域、ゲート 電気としてはアルミニウムのほかに、Au, In え どが用いられ、ドレイン電域としては、InOx。 SnOx などを主体とする金属硬化物を用いた透明 で、を用いることもできる。

品表示模型は、2枚のパイレックスガラの間に正の財産最方性を有するネマテックを表示媒体としてはさんでいるが、一方の高さ表面に、絶索電域とロ型エアエとP型エアエでなる相構型エアエとを組合せた絶索回路を模様に多数個マトリックス状に配列して設け、69一方の基板状面は、全面的に透明電衝を被優してアース接続した。

第1回は本名明の一実施例だかける等値回路図を示し、第2回は第1回だかける一部拡大的を示するので、単位絶異電電とこの駆動回路素子の平面減成図を示している。

第3回 e 一 c はゲートの目的放形と、これに対 応するドレインの配数成形の時系列変化と、ドレ インの配的成形に対応する絶索の元学的透過特性 の時系列変化とを示している。

第1回,第2回にかいて、同じ参照記号は、同 成の来子を長わしてかり、1は、ガラス高板、2。 3はそれぞれの型TPTかよびP型TPT。4。 「一く/はソース電信、5は絵書電極景ドレイン電信、

TPTを構成する半導体材料としては、n 型としてCdSeのほか、CdS。PbS.PbSe。CdTe などを、P 類としてTeのほか、 InP、GeAs などを用いることができる。 色味度便としては SiO、SiO₂、Al₂O₃ などを用いることができる。

これらの減模は、場合に応じて、真空质療法。 化学的被理法。ホトエッテング法などを利用して 任意に形成できる。

このようにして、表示媒体 B は、完全に対称的な波形をもつ交流 駆動が行なわれる。 〔実施例2〕

第4図は本発明の他の実態例の等語问路図を示している。第6図は同実態例の要部拡大図であり、単位原素運営とこれを駆動するための回路ま子の構成を示している。第6図4~cは、ゲートの収め皮形と、これに対応するドレインの駆動皮形に対応する発息の先子列変化とドレインの駆動皮形に対応する発息の先子的透過等性の時系列変化とを示している。

第4図、第6図、第6図。~cは、前記実際例 に示す第1図、第2図、第3図。~cだそれぞれ 対応させて示される。また、使用される無限配行 で、第1図、第2図、第3図。~cに示される 歴紀号と同一のものは、同様のま子を表わしている。

この実均例で示すマトリックス形電気先学的長 示英理は、実施例1次示した表示英質と注信同様 な可収を有しているものであり、同一動作に関し ては説明を省略する。毎次可収上明年する点は、